

## 公司概況資料表

以下資料由明遠精密科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- 認購相關資訊
- 公司簡介
- 風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 最近三年度財務比率

公司名稱：明遠精密科技股份有限公司 (股票代號：7704)

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	寇崇善
總經理	盧俊宏
資本額	306,033,040 元
輔導推薦證券商	凱基證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	凱基證券股份有限公司 聯絡人：顏小姐 連絡電話：(02)2181-8108
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

### 輔導推薦證券商認購明遠精密科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	凱基證券	第一金證券
認購日期	112 年 11 月 24 日	
認購股數 (股)	819,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣 股份總數之比率	2.68%	0.33%
認購價格	每股新台幣 60 元	
認購價格之訂定 依據及方式	目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法，如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book	

Value Ratio, P/B Ratio)、股價營收比法(Price/Sale Ratio, P/S Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購明遠精密科技股份有限公司(以下簡稱明遠精密或該公司)股票茲就市場法-本益比法進行評估。

明遠精密係從事半導體設備子系統銷售及技術服務，以射頻、微波、電漿技術及應用、高電壓、電子電路及微處理器控制等技術為核心，提供半導體製程相關遠端電漿源、射頻電源、微波源、臭氧產生器等關鍵系統之零組件供應與技術服務，為國際半導體製程大廠及國內外半導體製造公司之供應商。

由於目前上市(櫃)、興櫃公司中並無與該公司產品完全相同者，經參考國內已上市櫃從事半導體設備及其零部件之同業資料，考量其業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近做為採樣之同業，故選擇宏碩系統股份有限公司(以下簡稱宏碩)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電)及弘塑科技股份有限公司(以下簡稱弘塑)，前述三家上市櫃公司作為該公司之採樣同業。

宏碩資本額為 341,000 千元，所營事業為高功率微波加熱模組製造銷售，主要產品係真空微波管以及半導體設備零組件，經營模式屬輕資產營運，著重研發設計、組裝測試，其公司規模、核心技術為微波技術、經營模式以及產品應用產業皆與該公司相似；華景電資本額為 347,397 千元，所營事業為半導體設備及系統整合，主要產品係提供半導體製程之微污染防治設備，經營模式屬輕資產營運，著重研發設計、組裝測試，其公司規模、經營模式以及產品應用產業皆與該公司相似；弘塑資本額為 292,160 千元，所營事業為半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程，主要產品係提供半導體製程之濕式設備(清洗、顯影、蝕刻、去光阻、電鍍、化鍍等製程)，其公司規模、經營模式以及產品應用產業皆與該公司相似。

公司/月份	112年8月	112年9月	112年10月	平均
宏碩(6895)	36.96	33.14	29.84	33.31
華景電(6788)	13.52	14.81	14.45	14.26
弘塑(3131)	24.27	22.73	21.84	22.95
上櫃半導體類股	21.13	21.52	22.20	21.62
上市半導體類股	15.11	14.61	15.08	14.93

資料來源：證券櫃檯買賣中心網站及台灣證券交易所網站

依上表所示，因宏碩最近三個月之平均本益比與其他同業相較均明顯偏高，故扣除其平均本益比後，該公司採樣同業及上市櫃半導體類股最近三個月(112年8月~112年10月)之平均本益比介於14.26倍~22.95倍之間。若依明遠精密112年第二季及111年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告中(111年下半年度及112年上半年度)歸屬於該公司之稅後淨利為116,242仟元，依擬興櫃掛牌時股份總數30,603仟股計算之每股盈餘3.80元為計算基礎，明遠精密每股參考股價區間約為54.19元~87.21元，考量興櫃流動性風險給予八折作為風險貼水，其參考價格區間為43.35元~69.77元。

經參酌明遠精密之經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場情況，及興櫃市場流動性不足之風險，本輔導推薦證券商與明遠精密共同議定之每股認購價格為60元，應尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司介紹

明遠精密成立於民國99年，專注於射頻/微波、電漿技術及應用、高電壓、電子電路及微處理器控制等高科技領域，作為核心技術，提供半導體製程相關遠端電漿源、射頻電源、微波源、臭氧產生器等關鍵系統之零組件供應與技術服務。明遠精密在技術服務方面擁有獨特的競爭優勢，已成為全球知名半導體設備供應商的策略夥伴，且為臭氧產生器技術服務之供應商，且主要客戶包括全球知名的半導體設備商和晶圓代工廠。

### 二、歷史沿革

年度	重要記事
99年	●創辦寇崇善博士成立明遠精密科技(股)公司。
100年	●自主研究開發完成IPS-20 Magnet Power System(磁力系統)。
102年	●提供半導體臭氧產生器(Ozone Generator)技術服務廠商。
104年	●成為國際半導體大廠ETO(頻率產生器)技術服務之合格供應商。 ●通過ISO9001:2008品質認證。
106年	●與日本大廠合作開發ACME射頻電源系統研發專案。 ●成為國際半導體設備大廠之全球Ozone(臭氧)產品技術服務供應商及研發夥伴。

107 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 於中國上海成立子公司明遠精密科技(上海)有限公司。</li> <li>● 上櫃公司日揚科技入股，成為日揚科技集團一員。</li> </ul>
108 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自有品牌射頻電源系統 Finesse ACME 通過國際半導體大廠驗證，並正式導入製程成為標準配備。用於重要半導體量產製程之射頻電源系統。</li> <li>● 通過經濟部 A+研究專案開發 RPS(遠程電漿源)。</li> </ul>
109 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過經濟部「中小企業加速投資行動方案」。</li> <li>● 獲頒企業環保標章「2020 綠色企業」。</li> </ul>
110 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合併立盈科技股份有限公司，取得 100% 股權。</li> </ul>
111 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 研發成功半導體原子層沉積製程臭氧供氣系統，並以自有品牌 Finesse AOS 成功銷售。</li> </ul>
112 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 成為國際半導體設備大廠的 Matching Box(阻抗匹配器) OME/ODM 廠商。</li> <li>● 自有品牌 Finesse ACME 射頻電源系統量產出貨。</li> <li>● 於日本熊本成立子公司。</li> </ul>

### 三、經營理念

明遠精密以誠信為原則，專注於「專業半導體製程設備服務」本業，將客戶視為伙伴，提供客戶最佳之產品及服務，藉此提升公司價值；將員工視為重要資產，兼顧員工福利與股東權益，且善盡企業社會責任，並期許對社會之進步發展有所貢獻。

### 四、未來展望

#### (1) 短期發展計畫

- A. 擴展技術服務，成為客戶在技術服務上的首選解決方案提供者。
- B. 推廣自有品牌產品，增加公司在半導體行業之影響力。
- C. 成為領導品牌，進一步鞏固公司在半導體產業之地位。

#### (2) 長期發展計畫

- A. 建立品牌貢獻台灣半導體自主化。
- B. 成為供應鏈中的重要環節。
- C. 佈局海外市場。
- D. 推動國際合作及併購策略。

風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

不適用

TOP ^

**主要業務項目：**

明遠精密主要從事半導體設備子系統銷售及技術服務。

**公司所屬產業之上、中、下游結構圖：**

明遠精密業務及產品屬於半導體製程設備產業，而半導體製程設備產業主要分為三大部份。

**第一部分 半導體製程機台**

- 半導體製程 曝光、顯影、薄膜、蝕刻...
- 龍頭廠商 ASML、AMAT、TEL、LAM...

**第二部分 半導體製程機台關鍵零部件**

- Valve、真空Pump、射頻電源、電漿源、氣體流量計、臭氧產生器、匹配器、壓力計...
- 龍頭廠商 VAT、MKS、AE

明遠定位

**第三部分 半導體製程機台技術維修服務**

- 半導體設備維護、維修、改善...等技術服務
- 龍頭廠商 AGS (Applied Global Service)

以產業而言，如客戶是半導體製程機台製造商，明遠精密即是國際半導體設備大廠之供應商，則明遠精密與半導體製程機台製造商、半導體生產商構成上、中、下游的結構。如客戶是半導體生產的公司，則明遠精密屬於上游的供應鏈。

若以產品製造而言，明遠精密製造半導體製程部件及副系統如遠端電漿源、射頻電源、微波源、臭氧產生器等。原材料如金屬、塑料、金屬部件、電子元件之供應商及提供機械加工服務的供應商為上游，明遠精密則為中游，而下游終端客戶則為全球各大半導體設備製造商及半導體生產商。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
半導體臭氧產生器系列產品		臭氧產生器(Ozone Generator)為半導體 SACVD、ALD..等製程機台之重要部件設備，主要功能為藉由臭氧的活性，清潔腔體或參與製程反應。	159,572	21%

<p>半導體射頻 電源產品</p>		<p>明遠自有品牌 ACME 為半導體射頻電源系統 (RF Generator Power System)，主要用在半導體 HDPCVD 製程，提供腔體內射頻電源解離製程氣體為電漿，進行蝕刻與薄膜製程反應。</p>	<p>88,902</p>	<p>12%</p>
<p>半導體遠程 電漿源</p>		<p>遠程電漿源 (RPS Remote Plasma Source) 為半導體蝕刻與薄膜製程機台之重要部件設備，主要功能為藉由遠程電漿清潔製程腔體。</p>	<p>117,094</p>	<p>16%</p>
<p>其他</p>	<p>半導體製程相關電源零部件 (MW、MDS、Motor、End Point、Monochromator...) 等產品之銷售及技術服務。</p>		<p>387,080</p>	<p>51%</p>
<p>合 計</p>			<p>752,648</p>	<p>100.00%</p>

註：上表係以產品別統計營收占比，若以營業類別統計營收占比，半導體設備技術服務之營收金額為 436,183 千元，營收占比約 58%，半導體設備子系統銷售之營收金額為 316,465 千元，營收占比約 42%。

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年 (註 1)	108 年 (註 1)	109 年 (註 2)	110 年 (註 2)	111 年 (註 2)	112 年截 至 10 月份止 (自結數)(註 3)	
營業收入	121,646	245,165	470,506	590,581	752,648	611,301	
營業毛利	41,958	93,984	190,189	257,864	319,177	250,411	
毛利率(%)	34.49	38.33	40.42	43.66	42.41	40.96%	
營業外收入及支出	7,629	16,908	13,875	5,757	26,991	6,463	
稅前損益	13,356	64,475	120,872	150,869	177,202	118,043	
稅後損益	12,278	54,352	102,878	121,255	134,338	97,409	
每股盈餘(元)	1.53	6.18	6.65	6.01	5.78	3.36	
股利發放	現金股利(元)	0.2	0.5	1	3	4.33	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	1.0	4	4	1.5	0.54	—

註 1：107~108 年之財務資訊係依我國企業會計準則編製並經會計師查核簽證之個體財務報告，107 年及 108 年未編製合併財務報告。

註 2：109 年起各期係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編制。

註 3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

## 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註2)	110年 (註2)	111年 (註2)
流動資產	118,661	163,440	417,096	541,326	695,352
採用權益法之投資	56,221	97,647	17,978	21,258	20,873
固定資產	3,796	4,943	266,370	259,455	256,342
無形資產	—	—	2,285	3,769	9,332
其他資產	1,119	7,690	266,659	270,978	37,249
資產總額	179,797	273,720	970,388	1,096,786	1,019,148
流動負債	18,349	57,263	162,418	226,516	221,930
非流動負債	—	4,319	341,758	295,394	71,625
負債總額	18,349	61,582	504,176	521,910	293,555
歸屬於母公司業主之權益	161,448	212,138	288,160	568,368	725,345
股本	80,000	88,000	123,200	194,686	242,879
資本公積	66,044	65,196	65,196	228,513	291,547
保留盈餘	15,681	60,433	102,765	146,057	191,456
其他權益	(277)	(1,491)	(3,001)	(888)	(537)
庫藏股票	—	—	—	—	—
共同控制下 前手權益	—	—	127,577	—	—
非控制權益	—	—	50,475	6,508	248
股東權益總額	161,448	212,138	466,212	574,876	725,593
總額	159,848	207,738	453,892	516,470	620,441

註1：107~108年之財務資訊係依我國企業會計準則編製並經會計師查核簽證之個體財務報告，107年及108年末編製合併財務報告。

註2：109年起各期係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編制。

TOP ^

最近三年度財務比率				
項 目		年 度		
		109 年	110 年	111 年
財 務 比 率	毛利率(%)	40.42	43.66	42.41
	流動比率(%)	256.80	238.98	313.32
	應收帳款天數(天)	54	81	67
	存貨週轉天數(天)	162	211	196
	負債比率(%)	51.96	47.59	28.80

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站](#)!!